(19)日本国特許庁(JP)

(12)公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2022-171030 (P2022-171030A)

(43)公開日 令和4年11月11日(2022.11.11)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード(参考)
H 0 1 B	1/08	(2006, 01)	H 0 1 B	1/08		5 G 3 O 1
H 0 1 M	10/056	(2010.01)	H 0 1 M	10/056		5 H O 2 9
H 0 1 M	10/052	(2010.01)	H 0 1 M	10/052		
H 0 1 B	1/22	(2006, 01)	H 0 1 B	1/22	A	

		審査請求	未請求	請求項の数 4 OL (全 16 頁	頁)
(21)出願番号 (22)出願日	特願2021-77400(P2021-77400) 令和3年4月30日(2021.4.30)	(71)出願人	000004547 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号 110000534 弁理士法人真明センチュリー 野原 直也 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号		
		(74)代理人			
		(72)発明者			
			日本特殊陶業株式会		
		(72)発明者	松浦	大幸 名古屋市瑞穂区高辻町14番18 日本特殊陶業株式	
			社内		
				最終頁に続	<u>:</u> <

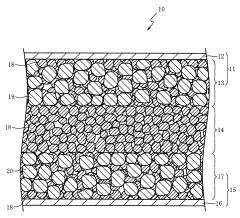
(54) 【発明の名称】固体電解質、電解質組成物、電解質シート及び蓄電デバイス

(57)【要約】

【課題】ゲル化を低減できる固体電解質、電解質組成物 、電解質シート及び蓄電デバイスを提供する。

【解決手段】固体電解質は、Li, La, Zr及びOを 含むガーネット型構造の固体電解質であって、N-メチ ルピロリドン及び固体電解質からなる混合物において、 混合物に対し固体電解質は24.5wt%含まれており 、混合物の上澄みを純水で10倍希釈した液の水素イオ 19 ン指数はpH8以下である。電解質組成物は、固体電解 質と、イミダゾリウムカチオンを含むイオン液体と、リ 18-チウム塩と、-CH2CF2-を含むポリマーと、を含 む。電解質シートは電解質組成物からなる。蓄電デバイ 20 スは、電解質組成物からなる電解質層を含む。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

Li, La, Zr及びOを含むガーネット型構造の固体電解質であって、

N-メチルピロリドン及び前記固体電解質からなる混合物において、前記混合物に対し前記固体電解質は24.5wt%含まれており、

前記混合物の上澄みを純水で10倍希釈した液の水素イオン指数はpH8以下である固体 電解質。

【請求項2】

請求項1記載の固体電解質と、イミダゾリウムカチオンを含むイオン液体と、リチウム塩と、-CH₂CF₂-を含むポリマーと、を含む電解質組成物。

10

【請求項3】

請求項2記載の電解質組成物からなる電解質シート。

【請求項4】

請求項2記載の電解質組成物からなる電解質層を含む蓄電デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は固体電解質、電解質組成物、電解質シート及び蓄電デバイスに関する。

【背景技術】

[0002]

20

Li, La, Zr 及びOを含むガーネット型構造の固体電解質は知られている(特許文献 1)。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0003]

【特許文献1】特許第6682709号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

先行技術においてLi,La,Zr及びOを含むガーネット型構造の固体電解質と有機化合物とを混ぜたときに、有機化合物が固体電解質と反応してゲル化(非流動化)することがある。ゲル状態になると固体電解質の分散状態にばらつきが生じる。

30

[0005]

本発明はこの問題点を解決するためになされたものであり、ゲル化を低減できる固体電解質、電解質組成物、電解質シート及び蓄電デバイスを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

この目的を達成するために本発明の固体電解質は、Li, La, Zr及びOを含むガーネット型構造の固体電解質であって、N-メチルピロリドン及び固体電解質からなる混合物において、混合物に対し固体電解質は24.5 wt %含まれており、混合物の上澄みを純水で10倍希釈した液の水素イオン指数はpH8以下である。

40

[0007]

本発明の電解質組成物は、固体電解質と、イミダゾリウムカチオンを含むイオン液体と、リチウム塩と、-CH₂CF₂-を含むポリマーと、を含む。本発明の電解質シートは電解質組成物からなる。本発明の蓄電デバイスは、電解質組成物からなる電解質層を含む。 【発明の効果】

[0008]

本発明の固体電解質によれば塩基性が弱まるので、固体電解質と有機化合物との相互作用が起こり難くなり、ゲル化を低減できる。固体電解質を含む電解質組成物、電解質組成物を含む電解質シート及び蓄電デバイスによれば、固体電解質の分散状態のばらつきを低減

できる。

【図面の簡単な説明】

[0009]

【図1】一実施の形態における蓄電デバイスの断面図である。

【図2】混合物の模式図である。

【発明を実施するための形態】

[0010]

以下、本発明の好ましい実施の形態について添付図面を参照して説明する。図1は一実施の形態における蓄電デバイス10の模式的な断面図である。本実施形態における蓄電デバイス10は、発電要素が固体で構成された固体電池からなる二次電池である。発電要素が固体で構成されているとは、発電要素の骨格が固体で構成されていることを意味し、例えば骨格中に液体が含浸した形態を排除するものではない。

10

[0011]

図1に示すように蓄電デバイス10は、順に正極層11、電解質層14及び負極層15を含む。正極層11、電解質層14及び負極層15はケース(図示せず)に収容されている

[0012]

正極層 1 1 は集電層 1 2 と複合層 1 3 とが重ね合わされている。集電層 1 2 は導電性を有する部材である。集電層 1 2 の材料は N i , T i , F e 及び A 1 から選ばれる金属、これらの 2 種以上の元素を含む合金やステンレス鋼、炭素材料が例示される。

20

[0013]

複合層 1 3 は電解質組成物からなる。電解質組成物は、固体電解質 1 8、活物質 1 9、ポリマー及び電解液を含む。複合層 1 3 の抵抗を低くするために、複合層 1 3 に導電助剤が含まれていても良い。導電助剤は、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、炭素繊維、N i 、P t 及び A g が例示される。

[0014]

活物質 19 は、遷移金属を有する金属酸化物、硫黄系活物質、有機系活物質が例示される。遷移金属を有する金属酸化物は、Mn, Co, Ni, Fe, Cr 及びV の中から選択される 1 種以上の元素とLi とを含む金属酸化物が例示される。遷移金属を有する金属酸化物は、Li Co O_2 , Li Ni O_1 O_2 O_3 O_4 ,

30

L i N i VO₄, L i N i $_{0.5}$ M n $_{1.5}$ O₄, L i N i $_{1/3}$ M n $_{1/3}$ C o $_{1/3}$ O 4 及び L i F e PO₄が例示される。

[0015]

活物質 19 と固体電解質 18 との反応の抑制を目的として、活物質 19 の表面に被覆層を設けることができる。被覆層は、 $A1_2O_3$, ZrO_2 , $LiNbO_3$, $Li_4Ti_5O_{12}$, $LiTaO_3$, $LiNbO_3$, $LiAlO_2$, Li_2ZrO_3 , Li_2WO_4 , Li_2TiO_3 , $Li_2B_4O_7$, Li_3PO_4 及び Li_2MoO_4 が例示される。

[0016]

硫黄系活物質は、S, T i S₂, N i S, F e S₂, L i $_2$ S, M o S₃及び硫黄 – カーボンコンポジットが例示される。有機系活物質は、2, 2, 6, 6 – テトラメチルピペリジノキシルー4 – イルメタクリレートやポリテトラメチルピペリジノキシルビニルエーテルに代表されるラジカル化合物、キノン化合物、ラジアレン化合物、テトラシアキノジメタン、及び、フェナジンオキシドが例示される。

40

[0017]

負極層15は集電層16と複合層17とが重ね合わされている。集電層16は導電性を有する部材である。集電層16の材料はNi, Ti, Fe, Cu及びSiから選ばれる金属、これらの元素の2種以上を含む合金やステンレス鋼、炭素材料が例示される。

[0018]

複合層17は電解質組成物からなる。電解質組成物は、固体電解質18、活物質20、ポリマー及び電解液を含む。複合層17の抵抗を低くするために、複合層17に導電助剤が

含まれていても良い。導電助剤は、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、炭素繊維、Ni、Pt 及びAg が例示される。活物質20 は、Li、Li -Al l 合金、Li4 Ti5 O12、黒鉛、In 、Si 、Si -Li6 合金、及び、Si0 が例示される。

[0019]

[0020]

固体電解質 18 は、Li, La及びZr以外に、Mg, Al, Si, Ca, Ti, V, Ga, Sr, Y, Nb, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Bi, Rb及びランタノイド (Laは除く) からなる群より選択される少なくとも 1 種の元素を含むことができる。例えばLi6 La3 Zr1. 5 W0. 5 O12, Li6. 15 La3 Zr1. 75 Ta0.

25 A 1 0. 2 O 12, L i 6. 15 L a 3 Z r 1. 75 T a 0. 25 G a 0. 2 O 12

, L i 6. 25 L a 3 Z r 2 G a 0. 25 O 12, L i 6. 4 L a 3 Z r 1. 4 T a 0.

6O₁₂, L i 6. 5 L a 3 Z r 1. 75 T e 0. 25 O₁₂, L i 6. 75 L a 3 Z r

1. 75 N b 0. 25 O 12, L i 6. 9 L a 3 Z r 1. 675 T a 0. 289 B i 0.

036O12, Li6.46Ga0.23La3Zr1.85Y0.15O12, Li6

. 8 L a 2. 95 C a 0. 05 Z r 1. 75 N b 0. 25 O 12, L i 7. 05 L a 3.

 $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & Z & r \end{smallmatrix}_{1.\ 95} G d_{0.\ 05} O_{12}, \quad L i_{6.\ 20} B a_{0.\ 30} L a_{2.\ 95} R b_{0}.$

05 Z r 2 O 12 が挙げられる。

[0021]

固体電解質18は、例えば立方晶系(空間群1a-3d(一は回反操作を意味するオーバーラインを示す)、JCPDS:84-1753)の結晶構造をとる。固体電解質18は、特にMg及び元素A(AはCa,Sr及びBaからなる群から選択される少なくとも1種の元素)の少なくとも一方を含み、各元素のモル比が以下の(1)から(3)を全て満たすもの、又は、Mg及び元素Aの両方を含み、各元素のモル比が以下の(4)から(6)を全て満たすものが好適である。元素Aは、固体電解質18のイオン伝導率を高くするため、Srが好ましい。

- (1) 1. $3.3 \le L i / (L a + A) \le 3$
- $(2) 0 \leq Mg/(La+A) \leq 0.5$
- $(3) 0 \le A / (La + A) \le 0.67$
- (4) 2. $0 \le L i / (L a + A) \le 2.5$
- $(5) \ 0. \ 0.1 \le Mg/(La+A) \le 0. \ 1.4$
- (6) 0. $0.4 \le A / (La + A) \le 0.17$.

[0022]

図 2 は固体電解質 1 8 を含む混合物 2 1 の模式図である。混合物 2 1 は、N-メチルピロリドン (N-メチル-2-ピロリドン)及び固体電解質 1 8 からなる。混合物 2 1 は、2 5 \mathbb{C} における混合物 2 1 の質量に対する固体電解質 1 8 の質量の割合が 2 4 1 5 1 % になるように調製される。混合物 1 2 1 に含まれる固体電解質 1 8 は、例えば電解質層 1 4 から無作為に抽出したものである。

[0023]

Li, La, Zr及びOを含むガーネット型構造の固体電解質は、通常は強塩基性である。例えば強塩基性の固体電解質を24.5wt%の割合でN-メチルピロリドンに浸した混合物を撹拌した後、12時間放置してできた上澄みを純水で10倍希釈した液の、25℃における水素イオン指数はpH10以上である。水素イオン指数はpH試験紙(アドバンテック東洋 UNIV(1-11))を用いて測定した値である。

[0024]

10

20

30

ას

40

これに対し固体電解質 18 は、固体電解質 18 を含む混合物 21 を撹拌した後、混合物 21 を 12 時間放置してできた上澄み 22 を純水で 10 倍希釈した液の、 25 ℃における水素イオン指数が p H 7 以上 p H 8 以下である。固体電解質 18 は塩基性が弱められている

[0025]

固体電解質18の製造方法の一例を説明する。例えば固体電解質18の製造方法は、原料を配合して配合材料を得る配合工程と、配合材料を焼成する焼成工程と、得られた合成粉末を加熱する熱処理工程と、を含む。

[0026]

配合工程では、固体電解質18を構成する元素を含む材料を配合して配合材料を得る。材料は、例えばLi,La,Zr,Mg,及びA(AはCa,Sr及びBaからなる群から選択される少なくとも1種の元素)の各元素を含む、酸化物、複合酸化物、水酸化物、炭酸塩、塩化物、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩などが挙げられる。材料を粉砕混合して配合材料を得る。

[0027]

配合工程と焼成工程との間に、配合材料を仮焼成する仮焼工程を含むのが好ましい。この工程では、配合材料を例えば900-1100℃で2-15時間焼成し、仮焼材料を得る。仮焼工程を経ることにより、焼成工程の後にガーネット型の結晶構造が得られ易くなる

[0028]

仮焼工程と焼成工程との間に、仮焼材料を粉砕混合する工程を含むのが好ましい。この工程では、仮焼材料を粉砕混合して混合材料を得る。仮焼材料を粉砕混合する工程を経ることにより、焼成工程の後に均一な結晶相が得られ易くなる。バインダーを加えた仮焼材料を粉砕混合しても良い。バインダーは、メチルセルロース、エチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラールが例示される。

[0029]

焼成工程では、配合材料、仮焼材料または混合材料を成形した後、その成形体を例えば1000-1250℃で3-36時間に亘って焼成して焼結体が得られる。不活性ガス雰囲気下で焼結体を粉砕して合成粉末が得られる。

[0030]

熱処理工程では、ガスが流入しガスが流出する炉に合成粉末を入れ、合成粉末の周囲でガスが流動する雰囲気下で合成粉末を加熱する。合成粉末が大気中の CO_2 と反応して合成粉末の表面にできた Li_2CO_3 の膜から、熱処理によって CO_2 を脱離させ、合成粉末の組織を変成することによって固体電解質 18 が得られる。熱処理の温度および時間は、640 \mathbb{C} 以上の温度域で 10 時間以上の保持、670 \mathbb{C} 以上の温度域で 2 時間以上の保持が例示される。

[0031]

ガスは、不活性ガス及び酸素ガスから選択される少なくとも1種である。不活性ガスは、 合成粉末と化学反応を起こさない気体であれば、特に限定されない。不活性ガスは、窒素 、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンが例示される。特に窒素 、ヘリウム及びアルゴンから選択される少なくとも1種が好適である。

[0032]

ガスの流入および流出は、連続式でも間欠式でも良い。連続的または間欠的に炉に導入するガスの流量や、間欠的に導入するガスの周期は、炉の体積や合成粉末の質量に応じて適宜設定される。炉に導入するガスの CO_2 濃度は、熱処理の温度にもよるが、大気中の CO_2 濃度(380ppm)よりも低い濃度、例えば100ppm(体積)以下が好適である。炉に導入するガスの露点は-40 C 以下、特に-50 C 以下が好適である。合成粉末から CO_2 の脱離を促進するためである。熱処理後の固体電解質 18 は、直ちに有機化合物などと混合してシート化され、複合層 13, 17 や電解質層 14 が得られる。

[0033]

10

20

30

40

電解質層 140断面に現出する固体電解質 180円相当径のメジアン径は、0.5-10 μ mが好適である。固体電解質 180表面積を適度な大きさにし、固体電解質 180表面に介在する電解液と固体電解質 1800間のリチウムイオンの移動量を確保するためである。

[0034]

固体電解質 180メジアン径を求めるには、まず電解質層 140断面(研磨面や集束イオンビーム(FIB)を照射して得られた面、イオンミリングによって得られた面)に現出する固体電解質 180 を重要電子顕微鏡(SEM)による画像を解析して、固体電解質 180 を立との面積から円相当径を算出し、体積基準の粒度分布を求める。メジアン径は、粒度分布における頻度の積算値が 50 %となる円相当径である。粒度分布を求める画像は、精度を確保するため、電解質層 1400 5 400 μ m²以上の面積とする。

[0035]

電解質層 1 4 に含まれる電解液は、リチウム塩が溶解したイオン液体を含む。イオン液体は、カチオン及びアニオンからなる化合物であり、常温常圧で液体である。イオン液体が電解液を構成するので、電解液の難燃性を向上できる。電解液の各種物性および機能は、リチウム塩およびイオン液体の種類、塩濃度により決定される。

[0036]

[0037]

リチウム塩のアニオンは、スルホニル基-S(=〇) $_2$ -を有するN(SО $_2$ F) $_2$ ⁻, N(SО $_2$ С F $_3$) $_2$ ⁻, N(SО $_2$ С C F $_3$) $_2$ ⁻, N(SО $_2$ С C F $_5$) $_2$ ⁻等のスルホニルイミドが好ましい。スルホニルイミドアニオンは、塩濃度が高くなっても電解液の粘度上昇およびイオン伝導率低下の影響が小さく、さらに安定性が高く抵抗が低い被膜(SEI)の形成により、電解液の還元分解を低減し、還元側電位窓を拡張できるからである。N(SО $_2$ F) $_2$ ⁻を略称で[FSI] -: ビス(フルオロスルホニル)イミドアニオンと呼び、N(SО $_2$ C F $_3$) $_2$ ⁻を略称で[TSI] -: ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドアニオンと呼ぶ場合がある。

[0038]

イオン液体はイミダゾリウムをカチオン種とするものが好適である。イミダゾリウムカチオンは、例えば式(1)で表される化合物である。

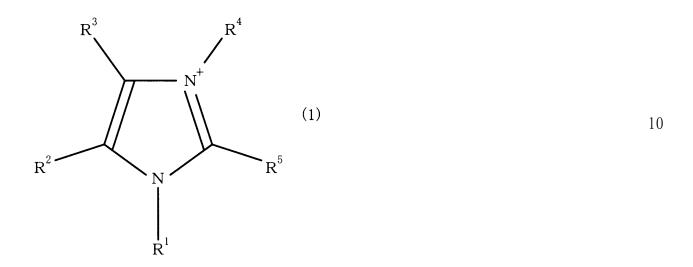
[0039]

40

10

20

【化1】



[0040]

式(1)中、 R^1-R^5 は、それぞれ独立に、水素基またはアルキル基を示す。アルキル基は、置換基を有していても良い。 R^1-R^5 で表されるアルキル基(置換基を含む)の炭素数は、好ましくは1-10、より好ましくは1-5、さらに好ましくは1-4である。電解液のイオン伝導度を確保するためである。

[0041]

置換基は特に制限がない。置換基は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、トリフルオロメチル基、アミド基、カルバモイル基、エステル基、カルボニルオキシ基、シアノ基、ハロゲノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、スルホンアミド基などが例示される。

[0042]

イオン液体のアニオン種はスルホニルイミドが好適である。スルホニルイミドアニオンは、 $N(SO_2F)_2^-$, $N(SO_2CF_3)_2^-$, $N(SO_2C_2F_5)_2^-$, $N(SO_2C_4F_9)_2^-$ 等が例示される。イオン液体のアニオン種とリチウム塩のアニオン種とが同じものであると、電解液に含まれるリチウムイオンとアニオンとの配位(相互作用)が制御し易くなるので好ましい。

[0043]

イオン液体は、1-エチルー3-メチルイミダゾリウム ビス(フルオロスルホニル)イミド(EMI-FSI)、1-エチルー3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(EMI-TFSI)が例示される。イミダゾリウムカチオン及びスルホニルイミドアニオンを含むイオン液体であってリチウム塩が溶解したイオン液体(電解液)は、高いイオン伝導性を確保できるので好ましい。

[0044]

電解質層14に含まれるポリマーは、例えば固体電解質18を結着するバインダーである。ポリマーは-CH₂CF₂-を含むフッ化ビニリデン系ポリマーを含む。フッ化ビニリデン系ポリマーは機械的強度が高いので好ましい。フッ化ビニリデン系ポリマーは-CH₂CF₂-を含む限り、特に制限がない。フッ化ビニリデン系ポリマーは、フッ化ビニリデンの単独重合体、フッ化ビニリデンと共重合性モノマーとの共重合体が例示される。【0045】

共重合性モノマーは、ハロゲン含有モノマー(フッ化ビニリデンを除く)、非ハロゲン系の共重合性モノマーが挙げられる。ハロゲン含有モノマーは、塩化ビニル等の塩素含有モ

20

30

40

ノマー;トリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、ペルフルオロアルキルビニルエーテル等のフッ素含有モノマーが例示される。非ハロゲン系の共重合性モノマーは、エチレン、プロピレン等のオレフィン;アクリル酸、メタクリル酸、これらのエステル又は塩等のアクリルモノマー;アクリロニトリル、酢酸ビニル、スチレン等のビニルモノマーが例示される。

[0046]

共重合性モノマーの1種または2種以上がフッ化ビニリデンに重合して共重合体を構成する。特にフッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体は電位窓を広くできるので好ましい。

[0047]

ポリマーは、フッ化ビニリデン系ポリマー以外の他のポリマーを含んでも良い。ポリマー中のフッ化ビニリデン系ポリマーの含有量は、例えば80-100質量%である。他のポリマーは、他のポリマーは、フッ素化樹脂(フッ化ビニリデン系ポリマーを除く)、ポリオレフィン、スチレンブタジエンゴムなどのゴム状重合体、ポリイミド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、セルロースエーテルが例示される。フッ素化樹脂は、完全フッ素化樹脂、部分フッ素化樹脂、フッ素化樹脂共重合体が挙げられる。完全フッ素化樹脂はポリテトラフルオロエチレンが例示される。部分フッ素化樹脂は、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニルが例示される。フッ素化樹脂共重合体は、4フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体、エチレン4フッ化エチレン共重合体、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体が例示される。

[0048]

電解質層14にポリマーを溶かす溶媒が含まれていても良い。電解質層14は、固体電解質18、リチウム塩、イオン液体、ポリマー及び溶媒を含む電解質組成物をシート状に成形して得られる。電解質組成物に含まれる溶媒の少なくとも一部は、電解質層14を得るためのシート成形後の減圧乾燥などによって気化し、電解質層14から消失している。電解質層14に残留する溶媒の種類および量は、ガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS)によって求められる。

[0049]

溶媒は、非プロトン性の極性溶媒が好ましく、非プロトン性かつ疎プロトン性の極性溶媒がより好ましい。溶媒の分類(非プロトン性や疎プロトン性)は、I. M. Kolthoff, Anal. Chem. 46,1992(1974)に従う。Kolthoffの分類では、溶媒は、酸性と塩基性を共に有しプロトンを授受できる「両性」と、水素結合が可能な水素原子をもたない「非プロトン性」と、に大別され、後者は、塩基性が強く陽イオンに溶媒和し易い「親プロトン性」と、塩基性が弱く陽イオンに溶媒和し難い「疎プロトン性」と、に細分される。非プロトン性かつ疎プロトン性の極性溶媒の中では、プロトンや水素結合が反応にほとんど寄与せず、さらに固体電解質18が分散され易い

[0050]

非プロトン性の極性溶媒のうち親プロトン性溶媒は、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルー2ーピロリドン、ピリジン、ジオキサン、テトラヒドロフラン、エーテルが例示される。非プロトン性の極性溶媒のうち疎プロトン性溶媒は、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、スルホラン、アセトニトリル、アセトン、イソブチルメチルケトン、ニトロメタン、メチルエチルケトン、テトラメチルシランが例示される。

[0051]

電解質組成物には、これらの極性溶媒の1種または2種以上が含まれる。溶媒やイオン液体に含まれる水分は、それぞれ200ppm以下が好適である。溶媒やイオン液体に含まれる水分と固体電解質18との反応を低減するためである。

10

20

40

30

[0052]

固体電解質 1.8 と有機化合物とが混ざった電解質組成物において、固体電解質 1.8 が有機化合物と反応してゲル化(非流動化)する推定メカニズムは、以下のとおりである。まず、電解質組成物に含まれる僅かな水分と、Li, La 及びZr を含むガーネット型構造の塩基性の固体電解質と、が反応し、固体電解質の表面にLi OHやLi $_2$ O $_3$ が生じる。これにより系内のOH-が増加し、塩基性が強まる。

[0053]

イオン液体のイミダゾリウムカチオンの 2 位の炭素に水素が結合している場合、塩基によって 2 位のプロトンが脱離すると、電解液のイオン伝導性は低下する。イミダゾリウムカチオンから脱離したプロトンは O H-と反応して水を発生する。発生した水は、前述のとおり固体電解質と反応してさらに塩基性が強まる。

[0054]

塩基性条件下では、フッ化ビニリデン系ポリマーは、HFの脱離によりポリエン構造が形成され易い。フッ化ビニリデン系ポリマーのポリエン化により電解質組成物はゲル化する。さらに脱離したHF由来の電気化学反応により、意図しないSEIが形成され、SEIの抵抗は上昇する。

[0055]

これに対し、混合物21の上澄み22を純水で10倍希釈した液の水素イオン指数がpH8以下である固体電解質18は塩基性が弱いので、電解質組成物に含まれる水分と固体電解質18との反応を低減できる。系内の塩基性が強くなり難いので、イミダゾリウムカチオンの2位のプロトンが脱離し難くなり、プロトンの脱離に起因する電解液のイオン伝導率の低下が低減する。また、フッ化ビニリデン系ポリマーはHFの脱離によるポリエン化が起こり難いので、電解質組成物のゲル化が低減する。さらにHF由来の電気化学反応が起こり難いので、SEIの抵抗を低く保つことができる。特に電解質組成物に含まれる溶媒が非プロトン性かつ疎プロトン性の極性溶媒のときは、プロトンや水素結合が反応にほとんど寄与しないので、ゲル化をさらに低減できる。

[0056]

電解質層 14 (電解質組成物)において、固体電解質 18 とイオン液体の合計量に対するイオン液体の含有量(体積%)は、50 体積%以下(但し0 体積%は除く)が好適である。即ち固体電解質:イオン液体=(100-X): X、 $0 < X \le 50$ である。固体電解質 18 と固体電解質 18 との間に介在するイオン液体によってイオン伝導性を確保しつつイオン液体の染み出しの発生を低減するためである。

[0057]

イオン液体の含有量(体積%)は、電解質層 1 4 を凍結させ、又は、4 官能性のエポキシ系樹脂などに電解質層 1 4 を埋め込み固めた後、電解質層 1 4 の断面から無作為に選択した5000倍の視野を対象に、エネルギー分散型 X 線分光器(EDS)が搭載された SEMを用いて分析し、求める。分析は、La,Zr,Sの分布を特定したり反射電子像のコントラストを画像解析したりして、固体電解質 1 8 の面積およびイオン液体の面積を特定し、電解質層 1 4 の断面における面積の割合を電解質層 1 4 における体積の割合とみなしてイオン液体の含有量(体積%)を得る。

[0058]

電解質組成物のリチウムイオン伝導率は、固体電解質18、リチウム塩およびイオン液体の種類や塩濃度等により決定される。電解質組成物の25℃におけるリチウムイオン伝導率は4.0×10⁻⁵S/cm以上であるのが好ましい。電解質組成物を含む蓄電デバイス10の出力密度を確保するためである。

[0059]

電解質組成物は電解液由来のアニオンを含むため、電解質組成物のリチウムイオン伝導率は、シート状に成形した電解質組成物の両面に集電体を密着させた対称セルの、交流インピーダンス法によって算出した全イオン伝導率にリチウムイオンの輸率を乗じて算出される。リチウムイオンの輸率は交流インピーダンス法と定常状態直流法によって求める。

10

20

30

40

[0060]

輸率は以下のようにして算出する。まず、交流インピーダンス測定によってセルの抵抗値 R_{50} を解析する。交流インピーダンス測定の条件は、温度 2.5 \mathbb{C} 、電圧 1.0 m \mathbb{V} 、周波数 7 M H z -1.0 0 m H z とする。

 $[0\ 0\ 6\ 1\]$

次に、セルに定電圧Vを印加した直後の初期電流値 I_0 を測定し、以下の式Aに従い、セルの初期抵抗値 R_0 を算出する。 $R_0 = V / I_0 \cdot \cdot \cdot \cdot A$

初期電流値の測定条件は、電圧10mV、トータル時間6秒、測定間隔0.0002秒とする。

[0062]

抵抗値Rso及び初期抵抗値Roを以下の式Bに代入して界面抵抗Rintを算出する。

 $R_{INT} = R_0 - R_{S0} \cdot \cdot \cdot B$

次に、セルに定電圧Vを印加して定常状態となった後の電流値Iを測定し、以下の式Cに従い、セルの定常状態における抵抗値 R_P を算出する。 $R_P = V / I$ ・・・C

定常状態における電流値の測定条件は、電圧10mV、トータル時間10時間、測定間隔60秒とする。

[0063]

セルが定常状態となった後に、前述の条件で、交流インピーダンス測定によってセルの抵抗値 R_s を解析する。抵抗値 R_s 、抵抗値 R_p 及び界面抵抗 R_{INT} を以下の式Dに代入して輸率 t_{Li} を算出する。 $t_{Li}=R_s/(R_p-R_{INT})$ ・・・D

電解質層 14(電解質組成物)において、固体電解質 18とイオン液体とを合わせた量に対するバインダーの量(体積%)は、10体積%以下(但し0体積%は除く)が好適である。即ち固体電解質とイオン液体とを合わせた量:バインダーの量=(100-Y):Y、 $0<Y\leq 10$ である。バインダーによって電解質層 14の成形性を確保すると共に電解質層 14のイオン伝導性の低下を低減するためである。バインダーの含有量(体積%)は、上記と同様にSEM-EDSによる分析によって求めた電解質層 14の断面の面積%から特定できる。

[0064]

蓄電デバイス10は、例えば以下のように製造される。リチウム塩を溶解したイオン液体と固体電解質18とを混合したものに、ポリマーを溶媒に溶かした溶液を混合し、スラリーを作る。テープ成形後、乾燥して電解質層14のためのグリーンシート(電解質シート)を得る。

[0065]

リチウム塩を溶解したイオン液体と固体電解質18とを混合したものに活物質19を混合し、さらにポリマーを溶媒に溶かした溶液を混合し、スラリーを作る。集電層12の上にテープ成形後、乾燥して正極層11のためのグリーンシート(電解質シートの1種の正極シート)を得る。

[0066]

リチウム塩を溶解したイオン液体と固体電解質18とを混合したものに活物質20を混合し、さらにポリマーを溶媒に溶かした溶液を混合し、スラリーを作る。集電層16の上にテープ成形後、乾燥して負極層15のためのグリーンシート(電解質シートの1種の負極シート)を得る。

[0067]

電解質シート、正極シート及び負極シートをそれぞれ所定の形に裁断した後、正極シート、電解質シート、負極シートの順に重ね、互いに圧着して一体化する。集電層12,16にそれぞれ端子(図示せず)を接続しケース(図示せず)に封入して、順に正極層11、電解質層14及び負極層15を含む蓄電デバイス10が得られる。

【実施例】

[0068]

本発明を実施例によりさらに詳しく説明するが、本発明はこの実施例に限定されるもので

10

20

30

40

はない。

[0069]

(固体電解質の調製)

Li_{6.95}Mg_{0.15}La_{2.75}Sr_{0.25}Zr_{2.0}O₁₂となるように、L

i₂CO₃, MgO, La (OH)₃, SrCO₃, ZrO₂を秤量した。Li₂CO₃ は、焼成時のLiの揮発を考慮し、元素換算で15mol%程度過剰にした。秤量した原料およびエタノールをジルコニア製ボールと共にナイロン製ポットに投入し、ボールミルで15時間粉砕混合した。ポットから取り出したスラリーを乾燥後、MgO製の板の上で仮焼成(900℃で1時間)した。仮焼成後の粉末およびエタノールをナイロン製ポットに投入し、ボールミルで15時間粉砕混合した。

[0070]

ポットから取り出したスラリーを乾燥後、直径 $1.2\,\mathrm{mm}$ の金型に投入し、プレス成形により厚さが $1.5\,\mathrm{mm}$ 程度の成形体を得た。冷間静水等方圧プレス機($C\,\mathrm{IP}$)を用いて $1.5\,\mathrm{t/c\,m^2}$ の静水圧をさらに成形体に加えた。成形体と同じ組成の仮焼粉末で成形体を覆い、還元雰囲気において焼成($1.100\,\mathrm{C}$ で $4\,\mathrm{th}$ 間)し、固体電解質の焼結体を得た。交流インピーダンス法によって求めた焼結体のリチウムイオン伝導率は $1.0\,\mathrm{x}$ $1.0\,\mathrm{cm}$ 3 $1.0\,\mathrm{cm}$ 4 $1.0\,\mathrm{cm}$ 5 $1.0\,\mathrm{cm}$ 6 $1.0\,\mathrm{cm}$ 7 $1.0\,\mathrm{cm}$ 7 $1.0\,\mathrm{cm}$ 8 $1.0\,\mathrm{cm}$ 9 $1.0\,\mathrm{cm}$

[0071]

篩を通過した粉末100g、直径4mmのボール536g及びフッ素系不活性液体250mLをポットに入れ、遊星型ボールミル(回転数200rpm)で粉末を6時間粉砕した。ポットから取り出したスラリーを乾燥して、固体電解質の粗粉末を得た。

[0072]

同様に篩を通過した粉末50g、直径4mmのボール536g及びフッ素系不活性液体100mLをポットに入れ、遊星型ボールミル(回転数300rpm)で粉末を4時間粉砕した。ポットから取り出したスラリーを乾燥して、固体電解質の微粉末を得た。

[0073]

(粗粉末および微粉末の熱処理)

チューブ炉(体積1875 c m³) に収容した固体電解質の粗粉末(40 g 以下)を、チューブ炉の片方の端から窒素ガスを導入し(流量10 L / m i n)、炉のもう片方の端から排気した状態で、670℃で2時間加熱した。炉内の温度が50℃になった後、熱処理後の粗粉末を直ちに炉から取り出し、大気暴露を防ぐため密閉容器に収容した。固体電解質の微粉末も同じ条件で熱処理し、密閉容器に収容した。

[0074]

(水素イオン指数の測定)

熱処理した粗粉末、熱処理した微粉末、熱処理していない粗粉末のそれぞれをN-メチル-2-ピロリドンに浸して撹拌した混合物を作り、混合物を25℃の室内で12時間放置した。混合物に対する各粉末の割合は24.5 w t %であった。放置後の混合物の上澄みを純水で10倍希釈した液の水素イオン指数をpH試験紙(アドバンテック東洋 UNIV(1-11))によって測定した。

[0075]

熱処理した粗粉末(以下「粉末A」と称す)、熱処理した微粉末(以下「粉末B」と称す)、熱処理していない粗粉末(以下「粉末C」と称す)を含む混合物から測定した水素イオン指数は、順にpH7-8, pH7-8, pH10であった。粉末A及びBの水素イオン指数にpH7-8の幅があるのは、視覚によってpH試験紙の色の変化を判別したからである。

[0076]

(電解液の調製)

イオン液体1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス (フルオロスルホニル) イミド

10

20

40

30

(EMI-FSI) に、リチウム塩LiN(SO₂F)₂を3mol/dm³複合し、電解液を得た。

[0077]

(実施例1)

固体電解質:電解液=61:39(体積比)となるように、粉末Aと電解液とをAr雰囲気において乳鉢で混合し、複合粉末を得た。Ar雰囲気において複合粉末18g、フッ化ビニリデンーへキサフルオロプロピレン共重合体(PVDF-HFP)0.864g及びジメチルカーボネート(DMC)7.776gを混合し、実施例1におけるスラリーを得た。

[0078]

10

(実施例2)

粉末Aを粉末Bに代えた以外は、実施例1と同様にして、実施例2におけるスラリーを得た。

[0079]

(比較例1)

粉末Aを粉末Cに代えた以外は、実施例1と同様にして、比較例1におけるスラリーを得た。

[0080]

(比較例2)

DMCをプロピレンカーボネート(PC)に代えた以外は、比較例 1 と同様にして、比較例 2 におけるスラリーを得た。

[0081]

(試験方法および結果)

実施例および比較例におけるスラリーをそれぞれビーカーに入れ、25℃のAr雰囲気の容器内に12時間放置した。12時間経過後、スラリーがゲル化(非流動化)しているか否かを目視により確認した。結果は表1に記した。スラリーの少なくとも一部がゲル化したものを+、スラリーが全くゲル化していないものを-と表記した。

[0082]

【表1】

30

20

	На	溶媒	スラリーの ゲル化
実施例1	7	DMC	_
実施例2	7	DMC	_
比較例1	10	DMC	+
比較例2	10	PC	+

[0083]

40

表1に示すように、実施例1,2におけるスラリーは全くゲル化しなかったが、比較例1,2におけるスラリーはゲル化した。比較例1,2におけるスラリーは褐色に変色していた。

[0084]

実施例1,2及び比較例1,2のスラリーには、非プロトン性かつ疎プロトン性の極性溶媒であるDMC,PCが含まれていた。実施例1,2と比較例1,2とを対比すると、pH7の固体電解質が含まれる実施例1,2のスラリーはゲル化が起こらず、pH10の固体電解質が含まれる比較例1,2のスラリーはゲル化した。スラリーの変色およびゲル化は、HFの脱離によるフッ化ビニリデンのポリエン化に起因すると推察される。pH7の固体電解質が含まれるスラリーは、スラリーの構成成分の相互作用が起こり難くなるので

ゲル化が起こらなかったと推察される。

[0085]

この実施例によれば、Li, La及びZrを含むガーネット型構造の固体電解質であって混合物の上澄みの水素イオン指数がpH8以下の固体電解質は、ゲル化を低減できることが明らかになった。さらに固体電解質、イミダゾリウムカチオンを含むイオン液体、リチウム塩、及び、フッ化ビニリデン系ポリマーを含む電解質組成物も、ゲル化を低減できることが明らかになった。この電解質組成物を含む電解質シート及び蓄電デバイスは、構成成分の分散状態のばらつきを低減できるので、性能のばらつきを小さくできる。

[0086]

以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容 易に推察できるものである。

[0087]

実施形態では、蓄電デバイス10として、集電層12の片面に複合層13が設けられた正極層11、及び、集電層16の片面に複合層17が設けられた負極層15を備えるものを説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば集電層12の両面に複合層13と複合層17とをそれぞれ設けた電極層(いわゆるバイポーラ電極)を備える二次電池に、実施形態における各要素を適用することは当然可能である。バイポーラ電極と電解質層14とを交互に積層しケース(図示せず)に収容すれば、いわゆるバイポーラ構造の二次電池が得られる。

[0088]

実施形態では、複合層 1 3, 1 7 及び電解質層 1 4 が全て電解質組成物を含む場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。二次電池は、複合層 1 3, 1 7 及び電解質層 1 4 の少なくとも 1 つが電解質組成物を含んでいれば良い。

[0089]

実施形態では、電解質組成物を含むリチウムイオン電池(二次電池)を例示して電極層(正極層11及び負極層15)及び電解質層14を備える蓄電デバイス10を説明したが、 必ずしもこれに限られるものではない。他の二次電池としては、リチウム硫黄電池、リチ ウム酸素電池、リチウム空気電池などが挙げられる。

【符号の説明】

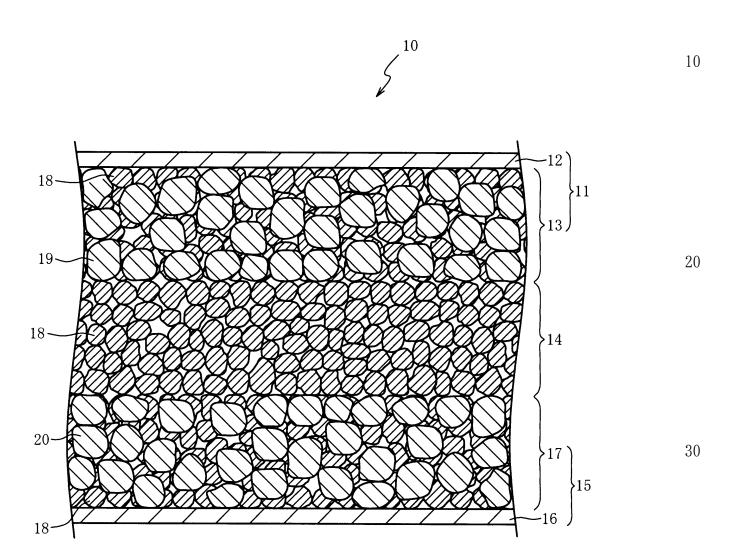
[0090]

- 10 蓄電デバイス
- 13 複合層
- 14 電解質層(電解質シート)
- 17 複合層
- 18 固体電解質
- 2 1 混合物
- 22 上澄み

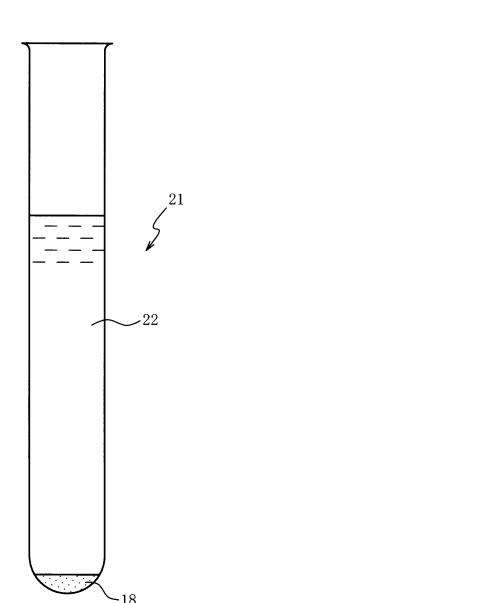
40

30

10



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 近藤 彩子

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

(72)発明者 山本 洋

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

(72)発明者 上木 正聡

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

Fターム(参考) 5G301 CA16 CA28 CA30 CD01 DA02 DA42 DD01 DE01

5H029 AJ14 AK03 AK05 AK16 AL02 AL03 AL07 AL11 AL12 AM07

AM09 AM12 AM16 CJ08 HJ01 HJ10 HJ13